广东众元半导体科技有限公司

分子束源炉

ZY-Ga-750/850

镓 (Ga) 源炉产品



分子束源炉 (ZY-Ga-750/850 镓源炉)

用于超高真空 (UHV) 下蒸发高蒸气压材料 (最常用作 Ga、In)

工作温度: 750~1250°C

适用于 VEECO 等市场上大部分的分子束外延 (MBE) 系统

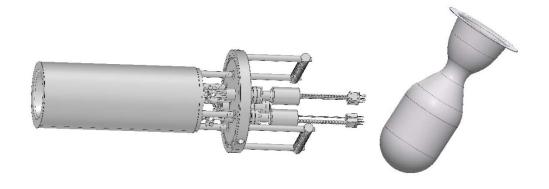
该系列源炉包含2个独立控制的加热区和2个高精度热电偶

顶端加热区的温度高于底部加热区的温度

减少坩埚边缘蒸发材料的再凝结。该产品基于多物理场耦合的分子流仿真优化设计,热稳定性、温度精确控制以及操作控制等均达到较高水平,满足精确控制外延层的厚度、组分、掺杂和周期性等要求

性能与优点:

- ◆ 容量较大, 支持长时间工作;
- ◆ 源消耗较低;
- ◆ 更高效率和更彻底的除气;
- ◆ 更宽广的工作温度范围;
- ◆ 更精准的加热温度控制;
- ◆ 更大的源流量调控范围比;
- ◆ 更可靠的运行。



技术参数:

源型号	750cc	750cc	850cc
	(小口径)	(大口径)	(小口径)
最大填料重量	4.76Kg	4.76Kg	5Kg
坩埚直径	100mm	100mm	75mm
坩埚填料高度	147mm	147mm	212mm
真空内侧长度	384mm	384mm	290mm
真空内侧直径	131mm	131mm	121mm
填料口直径	25.4mm	38.1mm	30.7mm
上部除气温度	1300°C	1300°C	1300°C
上部使用温度	750~1250°C	750~1250°C	750~1250°C
下部除气温度	1350°C	1350°C	1350°C
下部使用温度	750~1250°C	750~1250°C	750~1250°C
温度稳定性	≤±0.1°C	≤±0.1°C	≤±0.1°C
热电偶	C 型热电偶 (WRe 5% / WRe 26%)		
最小安装法兰	法兰CF100,可根据客户设备扩大		

详询: 广东众元半导体科技有限公司

地址: <u>广东佛山南海桂城街道平洲南港大街 5 号 1 楼</u> 电话: <u>0757-81813939</u> 传真: <u>0757-81813923</u>

电邮: <u>info@trueonetech.com</u>